

我が国の最先端半導体 製造技術の夜明けと未来

日時：2023年9月13日（水）13:00～16:50

開催：名古屋大学（東山キャンパス）IB電子情報館中棟 IB014室

最先端半導体製造技術の確立と産業化が我が国の重要課題となっています。本シンポジウムでは、半導体産業と研究開発の第一線で活躍されている方々を講師としてお招きし、最先端半導体の研究開発における課題、半導体が切り開く日本の未来、そして若い世代の力と期待についてご講演いただきます。ぜひご参加下さい。

- 堀 勝（名古屋大学 低温プラズマ科学研究センター 特任教授）
「プラズマ科学による最先端半導体製造技術の変革」
- 加地 徹（名古屋大学 未来材料・システム研究所 特任教授）
「自動車産業における半導体技術研究開発 その難しさと面白さ」
- 守屋 剛（東京エレクトロン 先端データ企画部部長）
「半導体製造プロセスへの情報技術の適用」
- 熊倉 一英（NTT物性科学基礎研究所 所長）
「最先端情報通信技術を支える半導体・デバイス研究開発と求められる人材」
- 佐藤 仁（マイクロンメモリジャパン 人事採用本部本部長）
「半導体ビジネスから見た業界と人材の過去と将来」

企画 電子デバイス(ED)研究専門委員会
シリコン材料・デバイス(SDM)研究専門委員会